

POSSIBILITÉS DE DEUX RECRUTEMENTS AU NIVEAU MAÎTRISE OU DOCTORAT DANS L'UN DES PROJETS DE RECHERCHE SUIVANTS

- Plasmas à couplage inductif à basse pression dans le cadre des applications à la gravure
- Plasmas produits par ablation laser dans différents régimes de pression pour des applications en synthèse de couches minces ou de nanoparticules et pour l'analyse élémentaire.
- Caractérisation physique et chimique de microdécharges

Pour les étudiants non boursiers, le département de physique de l'Université de Montréal a adopté une politique de financement de 14 400 \$ par an pour une durée de 2 ans à la maîtrise et de 16 800 \$ par an pour une durée de 3 ans au doctorat.

Pour une inscription à l'hiver 2010, une demande d'admission doit être déposée dans les meilleurs délais. Les étudiants intéressés sont priés de me contacter par courriel à joelle.margot@umontreal.ca en me faisant parvenir une lettre de motivation et leur CV avec un relevé de notes.

Joëlle Margot

Professeure titulaire

Groupe de Physique des Plasmas

Département de Physique

Université de Montréal

2900 Edouard Montpetit

C.P. 6128, Succ. centre-ville

Montréal, Qc H3C 3J7

Tel : 514 343 6635

Fax : 514 343 2071